PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

01-116480

(43) Date of publication of application: 09.05.1989

(51)Int.CI.

G01T 1/12

(21)Application number: 62-273323 30.10.1987

(71)Applicant: RICOH CO LTD

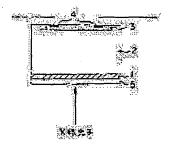
(22)Date of filing:

(72)Inventor: TANI KATSUHIKO

(54) RADIATION DETECTOR

PURPOSE: To suppress the release of photoelectrons of a radiation absorbing layer significantly by applying a diamond-like carbon film of 50W2,000Å on a Bi layer of an X rays incident surface of a calorie meter type radiation detector.

CONSTITUTION: An ion implantation of P with a dosage of 1015cm-2 is performed with respect to an Si single crystal 200 µm thick using an ion implantation device under conditions of an acceleration current of 100kV to form a thermistor layer 3 comprising 0.1 µm ntype layer. On the other hand, an X rays absorbing layer 1 is made of Bi at a thickness of 2µm by an evaporation method or the like. A planar matter thus obtained is set on the RF feeder side and a high frequency electric field of 13.56MHz is applied running a mixture of CH4 and hydrogen as material gas under conditions of an RF output: 50W, a pressure: 0.04Torr and a temperature: room temperature to form a diamond-like carbon film 5 with a thickness of 200Å. The use of an element thus obtained as calorie meter type radiation detector enables improvement in absorption efficiency of X rays photon with an aid of the diamond-like carbon film.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

19日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

平1-116480

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

母公開 平成1年(1989)5月9日

G 01 T 1/12

8406-2G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

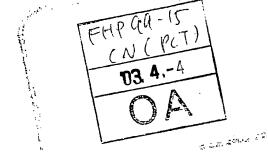
②特 願 昭62-273323

愛出 願 昭62(1987)10月30日

砂発 明 者 谷 克 彦 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内

⑪出 願 人 株式会社リコー 東京都大田区中馬込1丁目3番6号

20代 理 人 弁理士 佐田 守雄 外1名



明 叙 書

1. 発明の名称

放射線検出辫子

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 入射光子を熱に変換する放射線吸収層の上 に、50~2000人のダイヤモンド状炭素膜を設 けたことを特徴とする放射線検出素子。
- 3. 晃明の詳細な説明

【技術分野】

本発明は放射線(および紫外~赤外)領域の高帯域光子センサーすなわち又線校出業子およびそれを装備したカロリーメータ型放射線校出器に関する。

【從来技術】

カロリーメータ型放射線検出器は非分散型ではあるが、エネルギー分解能を従来の半導体検出器より2桁も向上できると期待が持たれている。カロリーメータ型放射線検出器は、入射する光子を熱に変え、温度上昇をサーミスターなどで針別する展現による。

0.1~10KeV程度のX線光子を選子の温度上昇 として検出するには、温度上昇を受ける物質の 無容量は10⁻¹³J/K程度以下にしなければなら ない。

結晶の低温での熱容量はデバイの比熱式 C=1944(T/H)³ (J/mog/K) により与えられHはデバイ温度である。Hの小 さい材料が低温比熱を小さくできる。

図には従来用いられているイオン打込みのサーミスタを付けたS1チップの表面に X 線吸収層としての 2 μ m程度のB1 所あるいはHgCdTe 所を設けたS1 カロリーメータを示す。 1 π m 2 のS1 結晶の熱容量は0.1 K で $C=6\times 10^{-1.9}$ (J/K) 程度であるから10 Ke V の光子が入射すると Δ T ~ 2.7 m k 程度の温度上昇が起り、サーミスタを用いて電圧パルスとして検出することができる。

用いるSi結晶内の格子欠陥などは準安定状態を励起し、雑音の原因となるので好ましくない。また又線入射面の2 μa原のBi層はX線をこの 見で吸収し熱化するために設けられており、度 接Si精暴で吸収させるより熱化による雑音が小 さくできる.

るBiは仕事関係が4.2eVであり、又線入射によ りおこる光電効果により光電子の放出が生じ、 熱化損失がさけられない。

(目 的)

本発明は、前記の熱化損失のない高効率のカ ロリーメータ型放射線検出器を提供する点にあ **3**.

(榫 EŽ)

本発明は、前記の目的を達成するため、又線 入射面のBi層上に50~2000人好ましくは50~ 500人のダイヤモンド状炭素膜を被覆すること を特徴とするものである。

ダイヤモンド状炭素膜の仕事関数は4.8程度 と大きく光電子の放出が少い。また鍼炭素膜は 非品質で禁制帯内に局在準位が存在するために、 伝導帯での光電子の走行も起りにくい。また、 下層のBi層から放出される光電子は数十人の該

炭素膜で吸収されてしまうことになる。さらに 該炭素膜のデバイ温度は18~9程度と推定され、 。 じかしながら、光子の吸収層に用いられてい Biでの1.17に対して非常に大きく、該贷者膜も 50~500人とBiの2μmに対して薄いために、該 ・炭素膜を設けたために生ずる熱容益の増加は無 視することができる。

> これにより、従来のカロリーメータの高感度 化が達成できる。

> ダイヤモンド状炭素膜はプラズマCVD法に よりCH。、H。混合ガスを分解し室温で素子上に 形成できるため製造上の問題点は存在しない (例えば、出顧人の特顧昭51-296612号のダイヤ モンド状炭素膜の製膜法などの技術も使用でき

又、通常サーミスタ層の形成は、B、P、 As等をイオン打込み方法などにより達成する

X線吸収層は、Bi、HgCdTeなどを蒸着法など により2 μ m 程度に形成したものである。

〔実 旅 例〕

厚さ、200μmのSi単結晶に、

加速電流100KV

の条件下で市販のイオン打込み装置を使用して、 ドース量10²⁵ con⁻²のPをイオン打込みし、0.1 μmのn型層よりなるサーミスタ層3を形成す る.

一方、又線吸収層liは、Biを蒸着法などによ り厚さ 2 μ m の間とする。

このようにして得られた板状物をRF給電値 にセットし、

R F 出力 50 W[·]

圧 カ 0.04Torr

温 皮;室 温

の条件下、原料ガスとしてCH、と水素の混合 物を流しつつ、13.56MHzの高周波電界を印加す ることにより厚さ200人のダイヤモンド状炭素 4. 図面の簡単な説明 膜5を形成した。 •

ダイヤモンド状炭素膜の物性は、

比抵抗 1×10¹⁰Ω cm

ビッカース硬度 4700 H v

密 度 であった。

得られた素子をカロリーメータ型放射線検出 器として使用したところ、ダイヤモンド状炭素 膜の有無により又線光子の吸収効率の10%程度 の改善がみられた。

2.3g/cd

果) (225

本発明は、ダイヤモンド状炭素膜を設けたこ とにより、それにより生じる熱容量の増大とい うデメリットは極めて小さく無視できる程度で あるが、放射線吸収層の光電子放出を大巾に押 えることができるため、熱化損失を大巾に低波 することができた。本発明の放射線検出素子は ス線リソグラフィー装置、ス線回折装置、電波 望遠鏡等に広く使用できる. ` . : . . .

第1回は、本発明の放射線検出素子の断面図 である.

1 ··· 放射線吸収度 2 ··· S · i 単結晶

特開平1-116480(3)

3 … イオン打ち込みにより形成された サーミスタ層

4 ··· A 2 電極

5 … ダイヤモンド状炭素膜

特 許 出 順 人 株式会社 リコー



第1図

